



# NANOCLEAN 2018

Leicht alkalisches Flüssigprodukt zur Entfernung von Aluminiumoxyd, Zeriumoxyd, Schleifpasten und Fingerabdrücken in Ultraschallverfahren.

## MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

- Präzisionsoptik: BK7/Quartz/Si/RG 665/Saphir/S-BSM16/N-LAK10/N-LAK22...
- Germanium/ZnS/Zerodur
- Saphir
- Ophthalmisches Glas (hohe und niedrige Index)
- Messing
- Edelstahl

## BESTANDTEILE:

- Tenside
- Frei von Komplexbildnern, ohne Phosphate

## PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: 9,5
- pH (1%): 9,4
- Dichte: 1,031
- Oberflächenspannung: 27,4 mN/m

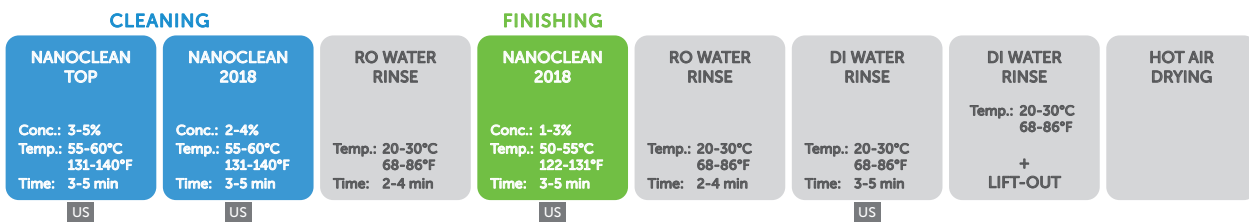
## ANWENDUNG:

Die Bäder müssen mit demineralisierter- weichem Wasser oder Osmose hergestellt werden. Die optimalen Gebrauchsbedingungen hängen von der Wasserqualität der Badvorrichtungen sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen ab.

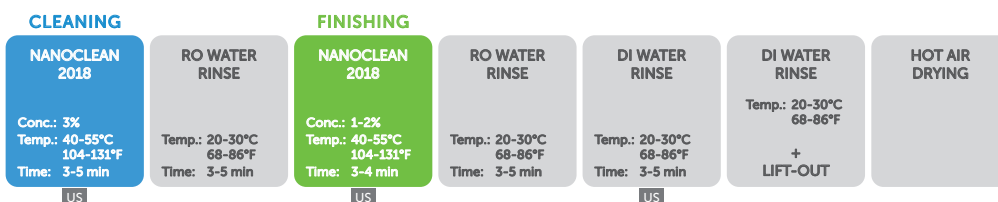
- Konzentration: 1 bis 5%
- Temperatur: 40 bis 60°C
- Zeit: 3 bis 5 Minuten

## VERFAHRENSBEISPIELE:

Reinigung von mineralischen und organischen Linsen nach dem Auftragen und vor der Kontrolle:



Ultraschallreinigung vor der A.R. Beschichtung:



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

## VORTEILE:

- Wirksam für eine Vielzahl von Polierpasten
- Perfekte Entfernung von Polierrückständen
- Mit Substraten kompatibel die empfindlich auf Phosphate, sowie laugen- oder säurehaltige Stoffe, reagieren
- Geeignet für Reinstwasser mit einer Leitfähigkeit < 1mS/cm
- Greift weder Lack noch empfindliche Substrate an
- Perfekte Benetzbarkeit der Oberfläche
- Keine schädlichen Komponenten

20/04/21

## LAGERBEDINGUNGEN:

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren.

